

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

08078803

PUBLICATION DATE

22-03-96

APPLICATION DATE

05-09-94

APPLICATION NUMBER

06211170

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR: TANIZAKI TOSHIO;

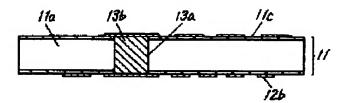
INT.CL.

: H05K 1/11 H05K 3/38 H05K 3/40

TITLE

PRINTED WIRING BOARD AND

MANUFACTURE THEREOF



ABSTRACT: PURPOSE: To provide the manufacturing method of a printed wiring board, to be used for various types of electronic machines, having high wiring housing capacity or high-density

surface mounting.

CONSTITUTION: Conductive paste 13b is filled in the through hole 13a of an insulated substrate whereon an adhesive sheet 11c is laminated on both surfaces, and a conductor pattern 12b, composed of copper foil, is formed on the conductive paste 13b of the surface of the adhesive sheet 11c or the through hole 13a.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-78803

(43)公開日 平成8年(1996)3月22日

(51) Int.Cl. ⁶ H 0 5 K 1/11 3/38 3/40	識別記号 N E K	庁内整理番号 7511-4E 7511-4E 7511-4E	FΙ	技術表示箇所
			審査請求	未請求 請求項の数7 OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特願平6-211170	1.c.m	(71)出願人	松下電器産業株式会社
(22) 伍朝日	平成6年(1994)9月	1 5 <u>H</u>	(72)発明者	大阪府門真市大字門真1006番地 芳中 實 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
			(72)発明者	茂原 宏敏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
			(72)発明者	谷崎 利男 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
			(74)代理人	弁理士 小鍜治 明 (外2名)

(54)【発明の名称】 プリント配線板およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 各種電子機器に用いられるプリント配線板において、高配線収容性あるいは表面実装高密度化を実現するプリント配線板の製造方法を提供することを目的とする。

【構成】 両面に接着シート11 c がラミネートされた 絶縁基板の貫通穴13 a に導電性ペースト13 b を充填し、接着シート11 c あるいは貫通穴13 a 表面の導電性ペースト13 b 上に銅箔11 b で構成した導体パターン12 b を形成した構成である。

プリント配線板

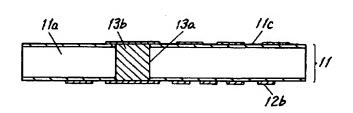
11a 絶緣基板

11c 接着シート

120 等体パターン

13a 貫通穴

136 革電性ペースト



【特許請求の範囲】

【請求項1】 貫通穴を有した絶縁基板と、前記絶縁基 板面にラミネートした接着シートと、前記絶縁基板の貫 通穴に充填した導電性ペーストとを備え、前記導電性ペ ーストが充填された前記貫通穴上に銅箔からなる導体パ ターンを設けたプリント配線板。

【請求項2】 貫通穴を有した絶縁基板と、前記絶縁基 板面にラミネートした接着シートと、前記絶縁基板の貫 通穴に充填した導電性ペーストとを備え、前記接着シー 板。

【請求項3】 絶縁基板として紙基材フェノール樹脂積 層板またはガラス布基材エポキシ樹脂積層板を用いた請 求項1または請求項2記載のプリント配線板。

【請求項4】 接着シートとして主成分がフェノール系 樹脂シートまたはエポキシ系樹脂シートを用いる請求項 1または請求項2記載のプリント配線板。

【請求項5】 絶縁基板上に接着シートをラミネート し、貫通穴を形成する第1工程と、前記貫通穴に導電性 ペーストを充填または塗布する第2工程と、前記接着シ 20 ートおよび前記貫通穴上に銅箔を形成し、銅張絶縁基板 を形成する第3工程と、前記銅張り絶縁基板の銅箔を工 ッチングして、導体パターンを形成する第4工程とを設 けたプリント配線板の製造方法。

【請求項6】 第1工程は絶縁基板上に接着シートおよ びフィルムをラミネートし、貫通穴を形成する工程と し、第2工程は前記貫通穴に導電性ペーストを充填また は塗布するとともに、フィルムを剥離する工程とし、第 3工程は前記接着シートおよび前記貫通穴上に銅箔を積 層するとともに、加熱加圧して前記銅箔を前記絶縁基板 30 上に形成する工程とした請求項5記載のプリント配線板 の製造方法。

【請求項7】 第1工程は絶縁基板上にフィルムをラミ ネートし、貫通穴を形成する工程とした請求項5記載の プリント配線板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、テレビやビデオなどの 各種電子機器に用いられるプリント配線板およびその製 造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、テレビ、ビデオなどの各種電子機 器は、多機能化あるいは操作の単純化の傾向により、電 子回路の複雑化が著しく、それら電子機器に使用される プリント配線板は、配線収容性あるいは表面実装密度を 増大させるために、従来の片面プリント配線板では回路 処理ができなくなり、導電性ペーストを用いて表裏導通 のスルーホールを形成したプリント配線板の採用が多く なってきている。

【0003】以下に従来のプリント配線板とその製造方 *50*

法について説明する。図4は従来の、導電性ペーストを 用いて表裏導通のスルーホールを形成したプリント配線 板とその製造方法を示すものである。図4において、1 はプリント配線板、1 a は絶縁基板、1 b は銅箔、2 a はエッチングレジスト、2bは導体パターン、3はスル ーホール、3 a は貫通穴、3 b は導電性ペースト、4 a はソルダレジスト、4 bはオーバーコート、5 a は実装 用の導体パターン、5 bはチップ型電子部品である。

【0004】以上のように構成されたプリント配線板と ト上に銅箔からなる導体パターンを設けたプリント配線 10 その製造方法について、以下その動作について説明す

> 【0005】まず、絶縁基板1aを構成する紙基材フェ ノール樹脂積層板の両面に銅箔1bをラミネートした両 面銅張積層板にNCボール盤などを用いて図4(a)に 示すように貫通穴3aを形成する。

> 【0006】次に、スクリーン印刷法や写真現像法など の手段により、図4(b)に示すように銅箔1b上にエ ッチングレジスト2aを形成した後、非エッチングレジ スト2 a 形成面の露出した銅箔1 b をエッチング除去、 エッチングレジスト2aを剥離して、図4(c)に示す ように絶縁基板1a上に導体パターン2bを形成する。

> 【0007】次に、導体パターン2bが形成された絶縁 基板1 a にソルダレジスト4 a が形成された後、絶縁基 板1 a の貫通穴3 a に、図4 (d) に示すように先端に 導電性ペーストを付着したピンやスクリーン印刷などに より導電性ペースト3 bが塗布された後、所定の温度と 時間で加熱処理、スルーホール3を形成し、絶縁基板1 aの表裏の導体パターン2bが導通接続されたプリント 配線板1を得ている。

【0008】また、導電性ペースト3bとして銀ペース トを用いる場合、銀移行(マイグレーション)を防止す るためにプリント配線板1の表面に露出した銀ペースト 上には絶縁樹脂からなるオーバーコート4bが形成され ている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従 来の構成では、絶縁基板1 a の表裏の導体パターン2 b を導通接続するスルーホール3には、導電性ペースト3 bやオーバーコート4bが塗布、形成されている。この 40 結果、図4 (e) に示すようにチップ型電子部品5bを 直接実装することは困難であり、電子部品の実装用の導 体パターン5aを設けて実装しなければならず、配線収 容性あるいは表面実装密度を増大させることが困難であ るという問題点を有していた。

【0010】本発明は上記従来の問題点を解決するもの で、高配線収容性あるいは表面実装高密度化を実現する プリント配線板およびその製造方法を提供することを目 的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため

に本発明のプリント配線板は、貫通穴を有した絶縁基板 と、前記絶縁基板面にラミネートした接着シートと、前 記絶縁基板の貫通穴に充填した導電性ペーストとを備 え、前記導電性ペーストが充填された前記貫通穴上に銅 箔からなる導体パターンを設けた構成である。

【0012】また、その製造方法は、絶縁基板上に接着 シートをラミネートし、貫通穴を形成する第1工程と、 前記貫通穴に導電性ペーストを充填または塗布する第2 工程と、前記接着シートおよび前記貫通穴上に銅箔を形 成し、銅張絶縁基板を形成する第3工程と、前記銅張り 10 絶縁基板の銅箔をエッチングして、導体パターンを形成 する第4工程とを設けた構成である。

[0013]

【作用】この構成によって、銅箔を接着シートや絶縁基 板に積層し、銅張絶縁基板を形成する際の加熱圧縮によ り、貫通穴に充填あるいは塗布された導電性ペーストと 銅箔とを導通状態とすることができる。

[0014]

【実施例】

(実施例1)以下、本発明の第1の実施例について、図 20 面を参照しながら説明する。

【0015】図1は本発明の第1の実施例におけるプリ ント配線板を示した断面図、図2は本発明の第1の実施 例におけるプリント配線板の製造方法を示した工程断面 図である。図1および図2において、11はプリント配 線板、11 aは絶縁基板、11 bは銅箔、11 c は接着 シート、11dはフィルム、12bは導体パターン、1 3 a は貫通穴、13 b は導電性ペーストである。

【0016】以上のように構成されたプリント配線板と その製造方法について、図1および図2を用いて説明す 30 る。

【0017】まず、紙にフェノール系樹脂を含浸させ、 フェノール系樹脂を半硬化状態に重合させたプリプレグ を所定枚数重ね合わせた後、真空熱プレス機にセット、 所定の温度圧力で成型し、図2(a)に示すように絶縁 基板11aを得る。

【0018】次に、フェノールプチラール系樹脂から構 成される接着シート11cとポリエステル樹脂から構成 されるフィルム11dを重ね合わせた後、真空熱プレス 機やラミネータにセット、所定の温度圧力でラミネート し、図2(b)に示すようにフィルム11dおよび接着 シート11c付の絶縁基板11aを得る。

【0019】次に、フィルム11dおよび接着シート1 1 c 付の絶縁基板 1 1 a に N C ボール盤と ドリルあるい は炭酸ガスレーザー光線などの手段により図2(c)に 示すように所定径の貫通穴13aを形成する。

【0020】ついで、スクリーン印刷法などの手段を用 いてフィルム11d、接着シート11cおよび絶縁基板 11 aに形成された貫通穴13 aに、粒状銅とエポキシ あるいは塗布する。そして、図2(d)に示すようにフ ィルム11dを剥離・除去する。

【0021】フィルム11付が剥離あるいは除去され、 導電性ペースト13bが貫通穴13aに充填あるいは塗 布された接着シート11c付の絶縁基板11aの両面に 厚さ35μmの銅箔11bを配置した後、真空熱プレス 機により圧力約2~4×10⁴ Pa、温度150~18 0℃の条件にて加圧・加温しながら絶縁基板11aの加 熱加圧による圧縮率が0~10%になるように積層し、 図2(e)に示すように銅張絶縁基板を得る。

【0022】次に、銅張絶縁基板の銅箔11b表面にス クリーン印刷法や写真現像法などを用いてエッチングレ ジストを形成した後、塩化第2銅などの溶液により非エ ッチングレジストのレジスト形成面の露出した銅箔11 bをエッチング除去する。そして、エッチングレジスト を剥離して、図2(f)に示すように、絶縁基板11a に導電性ペースト13bが充填されたスルホールや導体 パターン12 bが形成されたプリント配線板11を得

【0023】次に、はんだ付け不要部分の導体パターン 12 bや絶縁基板11 a上にソルダレジストやロードマ ップなどが形成される。

【0024】以上のように第1の実施例によれば、両面 に接着シート11cがラミネートされた絶縁基板11a の貫通穴13aに導電性ペースト13bを充填し、接着 シート11 c あるいは貫通穴13 a 表面の導電性ペース ト13 b上に銅箔で構成された導体パターン12 bを形 成することにより、プリント配線板11の配線収容性を 大幅に増大させ、スルーホール上に電子部品を表面実装 することができる。

【0025】 (実施例2) 以下、本発明の第2の実施例 について、図面を参照しながら説明する。

【0026】図3は本発明の第2の実施例におけるプリ ント配線板の製造方法を示した工程断面図である。図3 において、11はプリント配線板、11aは絶縁基板、 11 bは銅箔、11 dはフィルム、12 bは導体パター ン、13aは貫通穴、13bは導電性ペーストであり、 第1の実施例におけるものとほぼ同一である。

【0027】第1の実施例におけるものと異なるのは、 接着シート11cを無くした点である。

【0028】以上のように構成されたプリント配線板と その製造方法について、図3を用いて説明する。

【0029】まず、ガラス布にエポキシ系樹脂を含浸さ せ、エポキシ系樹脂を半硬化状態に重合させたプリプレ グを所定枚数重ね合わせた後、真空熱プレス機にセッ ト、所定の温度圧力で成型し、図3(a)に示すように 絶縁基板11aを得る。

【0030】次に、ポリエステル樹脂から構成されるフ ィルム11dを重ね合わせた後、真空熱プレス機やラミ 系樹脂などから構成される導電性ペースト13bを充填 50 ネータにセット、所定の温度圧力でラミネートし、図3

(b) に示すようにフィルム11d付の絶縁基板11a を得る。

【0031】次に、フィルム11d付の絶縁基板11aにNCボール盤とドリルあるいは炭酸ガスレーザー光線などの手段により図3(c)に示すように所定径の貫通穴13aを形成する。

【0032】ついで、スクリーン印刷法などの手段を用いてフィルム11dおよび絶縁基板11aに形成された 貫通穴13aに、粒状銅とエポキシ系樹脂などから構成 される導電性ペースト13bを充填あるいは塗布する。 そして、図3(d)に示すようにフィルム11dを剥離 ・除去する。

【0033】フィルム11dが剥離・除去され、導電性ペースト13bが貫通穴13aに充填あるいは塗布された絶縁基板11aの両面に厚さ35μmの銅箔、11bを配置した後、真空熱プレス機により圧力約2~4×10⁴Pa、温度150~180℃の条件にて加圧・加温しながら絶縁基板11aの加熱加圧による圧縮率が0~10%になるようにエポキシ系樹脂を軟化、流動させ、銅箔とエポキシ系樹脂および銅箔11bと導電性ペース 20ト13bを接着・積層し、図3(e)に示すように銅張絶縁基板を得る。

【0034】次に、銅張絶縁基板の銅箔11b表面にスクリーン印刷法や写真現像法などを用いてエッチングレジストを形成した後、塩化第2銅などの溶液により非エッチングレジスト形成面の露出した銅箔11bをエッチング除去する。そして、エッチングレジストを剥離して、図3(f)に示すように、絶縁基板11aに導電性ペースト13bが充填されたスルーホールや導体パターン12bが形成されたプリント配線板11を得る。

【0035】次に、はんだ付け不要部分の導体パターン 12bや絶縁基板11a上にソルダレジストやロードマップなどが形成される。

【0036】以上のように第2の実施例によれば、絶縁 基板11aの貫通穴13aに導電性ペースト13bを充 填し貫通穴13a表面の導電性ペースト13b上に銅箔 で構成された導体パターン12bを形成することにより、プリント配線板11の配線収容性を大幅に増大させ、スルーホール上に電子部品を表面実装することができるとともに、製造工程をも簡略化ができる。

【0037】なお、第1の実施例および第2の実施例に おいて銅箔11bの厚さは、35μmの厚さとしたが、 その他の厚さのものでも良い。

[0038]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、両面に接着シートがラミネートされた絶縁基板の貫通穴に導電性ペーストを充填し、接着シートあるいは貫通穴表面の導電性ペースト上に銅箔で構成された導体パターンを形成すること、あるいは絶縁基板の貫通穴に導電性ペーストを充填し、絶縁基板あるいは貫通穴表面の導電性ペースト上に銅箔で構成された導体パターンを形成することにより、プリント配線板の配線収容性を大幅に増大させるとともに電子部品の表面実装密度を増大させることができる。さらに、製造工程の簡略化をも図ることができる優れたプリント配線板を実現できるものである。

0 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例におけるプリント配線板の断面図

【図2】本発明の第1の実施例におけるプリント配線板の製造方法を示す工程断面図

【図3】本発明の第2の実施例におけるプリント配線板の製造方法を示す工程断面図

【図4】従来のプリント配線板の製造方法を示す断面図 【符号の説明】

- **11 プリント配線板**
- 30 11a 絶縁基板
 - 11b 銅箔
 - 11c 接着シート
 - 11d フィルム
 - 12b 導体パターン
 - 13a 貫通穴
 - 13b 導電性ペースト

【図1】

プリント配線板

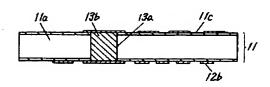
11a 絶豫基板

11c 接着シート

120 等体パターン

13a 首通六

13b 英電性ペースト



【図2】

